EC'd PCTETO 16 MAY 2009

(12) DEMANDE IN ÉRNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

(19) Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

Bureau international



I TODIT BINITAT I KOTING IDDI ODIN ODIN TODI TI KIK BOKK DINA DINA ODID IDI A KIKI BIDI KI DI KIKI DIDI K

(43) Date de la publication internationale 3 juin 2004 (03.06.2004)

PCT

(10) Numéro de publication internationale WO 2004/046791 A1

- (51) Classification internationale des brevets⁷: G02C 7/02, G02B 1/10
- (21) Numéro de la demande internationale :

PCT/FR2003/003334

(22) Date de dépôt international:

7 novembre 2003 (07.11.2003)

(25) Langue de dépôt :

français

(26) Langue de publication :

français

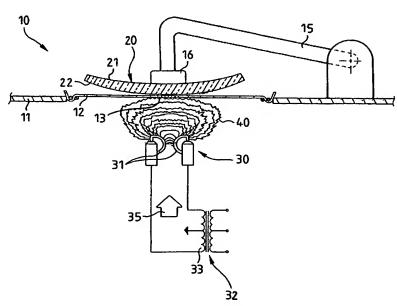
- (30) Données relatives à la priorité : 02/14356 15 novembre 2002 (15.11.2002) FF
- (71) Déposant (pour tous les États désignés sauf US) : ESSILOR INTERNATIONAL (COMPAGNIE GEN-ERALE D'OPTIQUE) [FR/FR]; 147, rue de Paris, F-94220 Charenton le Pont (FR).

- (72) Inventeurs; et
- (75) Inventeurs/Déposants (pour US seulement): CONTE, Dominique [FR/FR]; 99, rue des Clefmonts, F-52100 SAINT-DIZIER (FR). KELLER, Gerhard [DE/FR]; 37 bis, avenue Miss Cavell, F-94100 ST Maur des Fosses (FR). WILLEMIN, Gérard [FR/FR]; 5, rue Etienne Brulé, F-94500 Champigny Sur Marne (FR).
- (74) Mandataire: SANTARELLI; 14, avenue de la Grande-Armée, B.P. 237, F-75822 Paris Cedex 17 (FR).
- (81) États désignés (national): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

[Suite sur la page suivante]

(54) Title: METHOD FOR OBTAINING A MARK ON A LOW SURFACE ENERGY OPHTHALMIC LENS

(54) Titre : PROCEDE D'OBTENTION D'UN MARQUAGE SUR UNE LENTILLE OPHTALMIQUE A BASSE ENERGIE DE SURFACE



(57) Abstract: The invention concerns a method for marking a ophthalmic lens comprising a hydrophobic and/or oil-repellent low surface energy outer layer on a high surface energy substrate or coating. The method consists in: positioning a complementary patterning mask of the desired marking between the lens surface to be marked and an energizing discharge source capable of substantially eliminating the outer layer to as to expose the subjacent high energy substrate or coating. The temporary protective layer has a surface energy higher than that of the outer layer and a thickness less than about 5 nm, and preferably between 2 and 4 nm, thereby enabling the discharge to act on the outer layer through the temporary protective layer.

WO 2004/046791



- (84) États désignés (régional): brevet ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), brevet eurasien (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), brevet européen (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), brevet OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).
- Publiée:
- avec rapport de recherche internationale

 avant l'expiration du délai prévu pour la modification des revendications, sera republiée si des modifications sont reçues

En ce qui concerne les codes à deux lettres et autres abréviations, se référer aux "Notes explicatives relatives aux codes et abréviations" figurant au début de chaque numéro ordinaire de la Gazette du PCT.

10

15

20

25

30



Procédé d'obtention d'un marquage sur une lentille ophtalmique à basse énergie de surface

La présente invention concerne le marquage de verres ophtalmiques et notamment de verres de lunettes, pour identifier l'origine, le fabricant et/ou ses caractéristiques techniques, ainsi que des signes distinctifs tels qu'un logo. De tels marquages sont connus sous la dénomination de "monogramme". Il existe de nombreux procédés de marquage de verres ophtalmiques, dont certains impliquent l'enlèvement de la matière de la lentille ophtalmique et/ou ses revêtements, notamment par la gravure ou au moyen de lasers, et notamment lasers excimers.

Les lentilles ophtalmiques de dernière génération comportent le plus souvent un revêtement de surface hydrophobe et/ou oléophobe antisalissures associé à un revêtement anti-reflets. Le revêtement anti-reflets, qui peut être mono ou multi couches, est constitué par un matériau à énergie de surface élevée. Sur ce revêtement anti-reflets est déposée une fine couche protectrice constituée par un matériau organique à basse énergie de surface. Cette fine couche diminue les dépôts graisseux et autres salissures et constitue en pratique un revêtement de surface hydrophobe et/ou oléophobe.

De tels marquages sont de préférence normalement invisibles afin de ne pas gêner le porteur. Ils sont rendus visibles par embuage, la fine pellicule de condensation qui se forme sur la surface produisant des micro-gouttelettes sur les portions à basse énergie de surface, alors que sur des portions à haute énergie de surface, la pellicule de condensation se répartit sur toute la surface en formant des gouttelettes de taille supérieure. Sous un éclairage ambiant, la diffusion des micro-gouttelettes produit un ton beaucoup plus clair que celui des gouttelettes de taille supérieure.

La publication WO 01/68384, au nom du déposant, décrit un procédé et appareil pour le marquage de lentilles ophtalmiques à basse énergie de surface qui met en œuvre une décharge d'énergisation qui augmente sélectivement l'énergie de surface correspondant aux découpes d'un masque placé entre celle-ci et la lentille ophtalmique à marquer. Un tel masque comprend une feuille souple appliquée sous tension mécanique contre la surface à marquer ou une couche d'encre appliquée à ladite surface et enlevée ultérieurement avec

10

15

20

25

30



un solvant approprié. Selon une forme de réalisation préférée, la décharge d'énergisation est une source de décharge corona.

Selon le procédé décrit dans la demande PCT WO 01/68384, la décharge d'énergisation produit une réaction chimique avec le seul revêtement anti-salissures rompant les liaisons moléculaires détruisant ainsi l'intégrité du revêtement anti-salissures révélant ainsi la surface à énergie plus élevée du revêtement anti-reflets sous-jacent. Le marquage qui en résulte est parfaitement visible par embuage.

Ce procédé est efficace et donne de bons résultats.

Après les traitements de surface, le verre ophtalmique subit une opération de débordage ou détourage qui consiste à usiner la tranche ou périphérie du verre pour le conformer aux dimensions du cercle de la monture à laquelle il est destiné.

Le débordage est réalisé normalement sur une meuleuse. Lors de cette opération, le verre est maintenu par des organes de blocage agissant axialement. Le mouvement relatif du verre par rapport à la meule est contrôlé numériquement afin d'obtenir le contour périphérique désiré. Ces organes de blocage doivent assurer le maintien du verre lors du débordage.

Pour le glantage, on positionne un dispositif de maintien, ou gland, sur la face convexe du verre, un patin de maintien, tel qu'une pastille adhésive double face, étant disposé entre le moyen de maintien, ou gland, et la face convexe du verre. Un second organe de blocage axial serre la face concave du verre par l'intermédiaire d'une butée normalement en élastomère.

Lors du débordage, la coupe tangentielle peut générer une rotation du verre par rapport aux organes de blocage et partant le rejet du verre ainsi débordé, si ces derniers ne sont pas suffisamment efficaces. Le bon maintien du verre dépend principalement de la bonne adhérence de l'interface patin de maintien/face convexe du verre.

Or, les revêtements de surface hydrophobes et/ou oléophobes antisalissures, plus habituellement du type fluorosilane, ont atteint une telle efficacité que l'adhérence à l'interface patin/face convexe du verre s'en trouve altérée, voire compromise. C'est en particulier le cas pour des verres en polycarbonate dont le débordage génère des efforts beaucoup plus importants que ceux nécessaires pour d'autres matériaux. Il en résulte un pourcentage

10

15

20

25

30



élevé de rejet de verres pour lesquels l'opération de débordage n'a pas pu être effectuée correctement.

Afin de surmonter ce problème, il a été proposé de déposer sur le revêtement anti-salissures une couche d'adhérence conférant au verre une énergie de surface supérieure à celle de la couche externe, à savoir celle du revêtement anti-salissures. Cette couche de protection temporaire peut être appliquée sur la totalité de la face convexe du verre ou uniquement la zone centrale destinée à recevoir le patin de maintien. Grâce à la couche de protection temporaire, le désaxage maximum constaté est de 2°, voire égal ou inférieur à 1°.

Cette couche protectrice est constituée de tous matériaux permettant d'accroître une énergie de surface et susceptibles d'être éliminés après le débordage sans modifier les propriétés optiques du verre et ses qualités de la face concernée. De préférence, cette couche protectrice temporaire est une couche minérale et plus particulièrement du fluorure ou un mélange de fluorures métalliques, un oxyde ou un mélange d'oxydes métalliques, tels que par exemple le fluorure de magnésium (MgF₂), de lanthane (LaF₃), d'aluminium (AIF₃) ou de cérium (CeF₃). Des mélanges d'alumine et d'oxyde praséodyme sont recommandés. Une telle couche protectrice peut être déposée par tout procédé classique mais de préférence est déposée par évaporation dans des enceintes à vide, comme c'est en général le cas pour le revêtement anti-reflets, ainsi que pour le revêtement anti-salissures hydrophobe et/ou oléophobe.

L'épaisseur de la couche protectrice temporaire est de préférence comprise entre 5 et 50 nm. Si l'épaisseur de la couche protectrice est trop faible, la modification de l'énergie de surface qui en résulte risque d'être insuffisante, alors que si cette épaisseur est trop élevée, il y a un risque de faire apparaître des contraintes mécaniques au sein de la couche, éventuellement préjudiciables aux propriétés attendues.

Enfin, cette couche protectrice temporaire présente de préférence un degré minimum de transparence, par exemple au moins 18 %, voire au moins 40 %, selon la norme ISO 8980/3, permettant d'effectuer sur le verre portant sa couche protectrice des mesures classiques de puissance par frontofocomètre.

Selon une variante, des encres classiques pour le marquage de verres ophtalmiques peuvent être utilisées et/ou des résines constituant le liant de

10

15

20

25

30



telles encres. Avec des couches protectrices organiques, des épaisseurs beaucoup plus élevées peuvent être obtenues, allant de 5 à 150 µm. Des résines de type alkyde donnent satisfaction.

Par ailleurs, les revêtements anti-reflets, ainsi que, les revêtements hydrophobes/oléophobes sont en général déposés par évaporation, dans des cloches à vide. Les verres, sur lesquels les revêtements anti-reflets et anti-salissures doivent être déposés, sont placés au-dessus des orifices d'un carrousel dans l'enceinte à vide et reposent à la périphérie sur une bague annulaire solidaire du carrousel par des moyens de blocage. Le dispositif de traitement est situé dans la partie inférieure de l'enceinte et comprend un creuset dans lequel est placé le matériau à évaporer qui est chauffé généralement au moyen d'un faisceau d'électrons ou une simple source à effet Joule, selon la nature du matériau à évaporer.

Le matériau à évaporer pour constituer une couche de revêtement est déposé sur la face du verre à traiter jusqu'à obtention de l'épaisseur souhaitée, puis l'évaporation de ce premier matériau est stoppée. On procède alors à l'évaporation du matériau suivant. Généralement, on dépose l'ensemble des revêtements sur l'une des faces du verre. Puis, après retournement du verre., on dépose sur l'autre face du verre l'ensemble des revêtements, qui est normalement identique à celui déposé sur la première face du verre.

Il va de soi que lors du traitement de la seconde face, il faut préserver l'intégrité des couches déposées sur la première face et plus particulièrement la couche extérieure de celle-ci. En effet, la couche de revêtement anti-salissures hydrophobe et/ou oléophobe présente des épaisseurs très faibles, de 2 à 10 nm, voire 2 à 5 nm. Or, il est parfois nécessaire de soumettre la face du verre à des traitements mettant en oeuvre des espèces très énergétiques, c'est-à-dire des espèces dont les énergies sont supérieures à 0,1 eV ou des espèces réactives, c'est-à-dire des espèces susceptibles de réagir chimiquement avec la surface du verre. En particulier, avant le dépôt des revêtements multi-couches anti-reflets, le verre ophtalmique fait l'objet d'une préparation de surface, telle qu'un bombardement ionique (par exemple avec des gaz rares, de l'oxygène, leurs mélanges, de l'azote ou de l'air), un traitement par plasma ou un traitement par effluvage (typiquement traitement par plasma d'oxygène à une pression de 10-2 mbars). Il peut également être nécessaire d'effectuer un

10

15

20

25

30



traitement d'activation afin de préparer une surface avant le dépôt d'une couche de revêtement, par exemple pour augmenter l'adhérence de la couche. De même, on peut appliquer un bombardement ionique lors de l'évaporation des matériaux (appelé dépôt par assistance ionique ou IAD) pour améliorer ses propriétés mécaniques et particulièrement pour densifier la couche.

Les espèces générées sont hautement énergétiques et/ou réactives et sont susceptibles d'altérer le dépôt effectué sur la première face du verre et notamment ceux situés sur la partie périphérique du carrousel. Le même problème est également constaté lorsque les verres à traiter ont une forme globalement proche du verre prêt au montage en fonction de la monture, les espèces énergétiques et/ou réactives pouvant alors passer entre l'orifice circulaire du carrousel et le bord périphérique du verre pour atteindre le dépôt effectué sur la première face.

Pour surmonter ce problème, il a également été envisagé de déposer sur la fine couche extérieure anti-salissures, c'est-à-dire la couche externe du verre, une couche protectrice temporaire afin de protéger la couche extérieure de la première face du verre lors du dépôt des couches de revêtement sur la seconde face dans une enceinte à vide.

Cette couche protectrice temporaire doit avoir une épaisseur suffisante pour éviter l'altération des propriétés de la couche fine extérieure et être choisie en fonction de l'énergie des espèces qui peut varier de 40 à 150 eV avec une densité de courant au niveau de la surface du verre de 30 à 700 µA/cm2. L'épaisseur de la couche protectrice, pour cette application, est de préférence comprise entre 5 nm et 10 µm. Lorsque la couche protectrice est une couche minérale déposée par évaporation, son épaisseur est de préférence comprise entre 5 et 200 nm. En tout cas, l'épaisseur de la couche protectrice ne doit pas être trop faible, au risque de ne pas suffisamment protéger la fine couche extérieure hydrophobe et/ou oléophobe ni trop élevée, en particulier pour les couches protectrices essentiellement minérales, au risque de faire apparaître des contraintes mécaniques au sein de la couche, préjudiciables à ces propriétés.

La couche utilisée à cette fin peut avoir la même composition que la couche d'adhérence citée ci-dessus. Les mélanges d'alumine et d'oxyde praséodyme sont également recommandés à cette fin.

10

15

20

25

30



Quant aux couches protectrices temporaires en matière organique, on peut citer celles à base de polytétrafluoréthylène (PTFE), par exemple celui commercialisé sous la marque TEFLON® .

On peut également envisager un revêtement protecteur temporaire multicouches et en particulier bi-couches, la première couche étant de nature minérale, de faible épaisseur (5 à 200 nm) alors que la seconde couche de nature organique peut être obtenue par dépôt et durcissement d'un latex. Cette couche a une épaisseur plus importante, de 0,2 à 10 µm.

La couche organique constitue une bonne protection mécanique et peut être facilement éliminée par pelage. La couche de nature organique est choisie de manière que l'adhérence avec la première couche minérale soit plus élevée que celle avec l'interface entre la première couche de nature minérale et la couche hydrophobe et/ou oléophobe. Ainsi, lors du pelage, la couche minérale est également éliminée.

Or, le dépôt d'une couche protectrice temporaire pour assurer une bonne adhérence entre un patin et la face convexe du verre et/ou pour assurer la protection de la première face du verre lors du traitement avec des espèces hautement énergétiques ou réactives, constitue un écran, ou masque, aux sources de décharges corona qui empêche celles-ci d'atteindre la fine couche de basse énergie de surface à travers la couche protectrice temporaire pour l'une ou l'autre des applications précitées.

Il était donc nécessaire d'effectuer le traitement corona avant le dépôt de la couche protectrice temporaire, ce qui impliquait le transfert du verre de l'enceinte à vide au dispositif de traitement par corona et ensuite le retour à l'enceinte à vide pour déposer la couche protectrice temporaire.

Or, il a été constaté de manière inattendue que le traitement corona peut être effectué sur la couche fine hydrophobe et/ou oléophobe à travers la couche protectrice temporaire à condition que son épaisseur soit inférieure à 5nm environ, c'est-à-dire une épaisseur qui a été considérée jusqu'ici comme insuffisante pour l'une ou l'autre des applications précitées. Il s'avère que malgré cette épaisseur très réduite de la couche protectrice temporaire, celle-ci offre une fonction adéquate pour l'une et l'autre des applications précitées.

Un aspect de la présente invention est donc un procédé pour le marquage sur une face dun verre ophtalmique du type comportant une couche

10

15

20

25

30



extérieure hydrophobe et/ou oléophobe à basse énergie de surface sur un substrat ou un revêtement à haute énergie de surface, un masque dont la configuration est complémentaire du marquage désiré, positionné entre une face du verre sur laquelle le marquage sera effectué et une source de décharge énergisante apte à oxyder la couche extérieure pour révéler le substrat ou revêtement à haute énergie sous-jacent, caractérisé en ce qu'on dépose sur ladite couche extérieure, une couche protectrice temporaire ayant une énergie de surface supérieure à celle de la couche extérieure et une épaisseur inférieure à environ 5 nm afin de permettre à la décharge d'agir sur la couche extérieure à travers la couche protectrice temporaire.

De préférence, la couche protectrice est en matière minérale déposée par évaporation et comprend, par exemple, un fluorure ou un mélange de fluorures métalliques, tels que MgF₂, LaF₂, AIF₃, ou CeF₃ ou un oxyde ou un mélange d'oxydes métalliques, tels que TiO₂, AL₂O₃, ZrO₂ et l'oxyde de praséodyme et le mélange d'oxydes métalliques est un mélange d'alumine et d'oxyde praséodyme.

La couche protectrice temporaire peut avoir une structure sensiblement continue ou discontinue, notamment sous forme d'une trame.

Selon une autre forme de réalisation, la couche protectrice temporaire est en matière organique, et de préférence à base de polytétrafluorure d'éthylène.

En variante, la couche protectrice est constituée d'une encre de marquage pour verre ophtalmique et/ou d'un polymère constituant un liant d'encre de marquage.

La couche protectrice temporaire est éliminée de préférence après débordage du verre, notamment par une solution acide, essuyée à sec ou par application d'ultrasons.

En pratique, le dépôt de la couche extérieure hydrophobe et/ou oléophobe sur une première face du verre est précédé par le dépôt d'une ou plusieurs couches minérales ou organiques, et on effectue au moins une étape de traitement par des espèces énergétiques et/ou réactives capables d'attaquer et/ou de modifier chimiquement la surface de la première face du verre avant le dépôt de la (ou des) couche(s) minérale(s) ou organique(s). Le verre peut alors être retourné sur son emplacement dans le carrousel pour effectuer un

10

15

20

25

30



traitement par espèces énergétiques et/ou réactives sur la seconde face de celui-ci avant d'effectuer le dépôt d'une ou plusieurs couches minérales ou organiques et ensuite une couche extérieure hydrophobe et/ou oléophobe. On peut alors déposer une couche protectrice temporaire sur la couche extérieure hydrophobe et/ou oléophobe sur la secondeface du verre afin d'améliorer son adhérence avec l'organe de blocage qui coopère avec cette seconde face lors du débordage.

Le marquage proprement dit est effectué selon le procédé décrit dans la demande PCT WO 01/68384. Bien que la source de décharge corona soit préférée comme source énergisante pour sélectivement oxyder la couche extérieure hydrophobe et/ou oléophobe, d'autres sources peuvent être adoptées, telles qu'une source de plasma froid ou de rayonnement ultraviolet pour la photo-oxydation des molécules de la couche extérieure hydrophobe et/ou oléophobe.

L'invention sera décrite en référence aux dessins annexés, sur lesquels :

- la figure 1 est une vue schématique d'un appareil de traitement corona à basse fréquence pour le marquage d'un verre ; et
- la figure 2 est une vue partielle schématique d'un verre selon l'invention après traitement corona à travers une couche temporaire de protection.

Le verre traité selon la présente invention comprend un substrat en verre minéral ou organique. Les deux faces du verre comportent différentes couches certaines d'entre elles étant déposées les unes sur les autres, par évaporation de matériaux contenus dans un creuset, avec un canon à électrons ou par effet Joule, dans une enceinte à vide. On peut notamment citer la machine Balzers BAK 760 équipée d'un canon à électrons, d'un canon à ions du type end-Hall, Mark 2 Commonwealth et d'une source d'évaporation à effet Joule, ou encore la machine de traitement sous vide Leybold 1104, équipée d'un canon à électrons et d'une source d'évaporation à effet Joule. Avant le dépôt d'une première couche sur une première face, qui sera de préférence la face convexe, celle-ci est traitée par les espèces énergétiques et/ou réactives notamment par bombardement ionique, par exemple avec un faisceau d'ions argon et oxygène à l'aide du canon à ions, ou traitement par plasma pour

10

15

20

25

30



obtenir une modification chimique de la surface afin d'améliorer l'adhérence des dépôts.

Habituellement, le premier revêtement comprend une couche antiabrasion, notamment du type polysiloxane correspondant à l'exemple 3 de la demande de brevet européen N° 0.614.957, qui protège le substrat des rayures, notamment lorsqu'il s'agit de substrat organique en polycarbonate et qui présente une haute énergie de surface.

Sur ce premier revêtement est ensuite déposé un revêtement anti-reflets mono-couche ou multi-couches présentant une énergie de surface élevée. Un tel revêtement est de préférence multi-couches dont les couches sont successivement à haut ou bas indice de réfraction et peut, par exemple, comprendre une première couche de ZrO2, une deuxième couche de SiO2, une troisième de couche de ZrO2, et enfin une quatrième couche de SiO2. Un tel revêtement est relativement insensible aux décharges énergisantes, telles que décharges corona, plasma froid ou irradiation ultra-violets. De ce fait, le marquage mettant en œuvre de telles décharges énergisantes laissera sensiblement intactes les couches de revêtement anti-reflets et notamment la couche extérieure. Il va de soi que d'autres revêtements anti-reflets peuvent être adoptés et notamment ceux constitués d'une pluralité de couches minérales. De même, d'autres procédés de dépôt des couches du revêtement anti-reflets peuvent être mis en œuvre et notamment la pulvérisation cathodique ou des procédés de réaction chimique en phase vapeur assistés par plasma.

Sur le revêtement anti-reflets est ensuite déposée la couche de revêtement externe hydrophobe et/ou oléophobe par évaporation dans un creuset à effet Joule d'un composé comprenant des motifs perfluoropropylène commercialisé par la société Daikin, sous la marque Optool DSX. L'épaisseur d'un tel revêtement hydrophobe et oléophobe est inférieure à 10 nm, voire 5 nm, et de préférence est de 2 nm. Son énergie de surface est inférieure à 14 millijoules/m² et de préférence égale ou inférieure à 12 millijoules/m².

Selon l'invention, une couche protectrice temporaire d'une épaisseur inférieure à environ 5 nm est déposée, également par évaporation, et de préférence dans la même enceinte à vide, sur le revêtement hydrophobe et/ou oléophobe sur la totalité de la face traitée pour la protéger pendant le traitement de l'autre face du verre ou éventuellement sur une zone destinée à entrer en

10

15

20

25

30



contact avec le patin de maintien, notamment dans le cas où la face convexe est traitée dans l'enceinte à vide après la face concave et où, par conséquent, la protection vis-à-vis des espèces énergétiques et/ou réactives n'est pas indispensable.

La couche protectrice temporaire est par exemple une couche minérale, constituée d'un fluorure ou d'un mélange de fluorures métalliques, d'un oxyde ou un mélange d'oxydes métalliques. De préférence, on utilise du MgF₂ dont la taille moyenne des particules est de 2,5 mm, commercialisé par la société Merck, qui est chargé dans le creuset puis évaporé par le canon à électrons. La vitesse de dépôt est d'environ 0,50 nm/seconde et la durée de 4 à 8 secondes, de sorte que l'épaisseur de la couche protectrice temporaire soit d'environ de 2 à 4 nm. L'épaisseur déposée est contrôlée par une micro-balance à quartz.

Après le dépôt de la couche protectrice temporaire, on procède au réchauffage de l'enceinte et remise à l'atmosphère de la chambre de traitement avant de retourner les verres. L'ensemble des étapes de traitement déjà décrites est alors reconduit sur la seconde face du verre. La couche protectrice temporaire, de préférence de MgF₂, déposée sur la face convexe aurait pour but d'augmenter l'énergie de surface de celle-ci afin d'améliorer l'adhérence lors du débordage.

Après le dépôt des couches de revêtement sur les deux faces du verre, le verre est sorti de l'enceinte pour son marquage dans un appareil de traitement corona à basse fréquence. Cet appareil 10, illustré schématiquement sur la figure 1, comporte un écran ou masque 12 en Mylar® tendu par un mécanisme de tension Mylar®. Cet écran comporte une découpe complémentaire 13 du motif qui sera marqué sur le verre 20. L'e verre 20 est maintenu par un bras pivotant 15 (représenté dans une position à 90° de sa position normale pour simplifier la vue) et sollicité vers une position de prise de son patin 16 avec le centre de la face concave 21 du verre, de sorte que la zone correspondante de la face convexe 22 soit en contact intime et continu avec la portion de l'écran comportant la découpe de marquage.

Le dispositif de décharge corona 30 commercialisé par la société Softal-3DT sous la marque MultiDyne est monté sous l'écran à l'intérieur d'un boîtier dont seule la plaque supérieure 11 est représentée. Il comprend deux électrodes 31 en fil en forme de crochet ou en forme de D, avec une portion

10

15

20

25

30



rectiligne suivie d'une portion semi-circulaire. Les portions semi-circulaires sont disposées en vis-à-vis. La distance entre les électrodes et le verre à traiter est d'environ 5 mm. Cette disposition permet de traiter une zone ovale dont l'axe majeur peut aller jusqu'à 65 mm. Ces électrodes sont connectées aux enroulements secondaires 33 d'un transformateur 32 à haute tension de 12 kV. Pour des raisons de sécurité, les enroulements secondaires ont une mise à la terre au centre qui diminue la tension de 50 % entre les conducteurs à haute tension et la terre. Une source d'air sous pression 35, de préférence un ventilateur, à débit constant est dirigée entre les électrodes. Ce débit d'air a pour effet de dévier l'arc électrique 40 et de l'étaler suivant une courbure déterminée par la configuration des électrodes. Plus la tension et la vitesse de l'air sont élevées, plus l'arc peut s'étaler. Des arcs sont produits à un rythme constant de 50 à 60 cycles/seconde, pour une durée de 5 secondes. L'arc continu produit une décharge corona à ions très chargés. Ce champ d'énergie est capable de désintégrer la fine épaisseur du revêtement hydrophobe et/ou oléophobe en regard des découpes 13 dans l'écran 12 à travers la couche protectrice dont l'épaisseur est inférieure à environ 5 nm et de préférence entre environ 2 et 4 nm, et plus préférentiellement d'environ 2 nm déposée sur le revêtement. Le dispositif comporte des moyens (non illustrés) pour réguler le débit d'air au débit désiré. Il peut comporter en outre un système de filtration et d'extraction d'ozone produite dans le traitement corona qui transforme l'ozone en oxygène et le gaz ainsi filtré s'échappe sous le boîtier.

La figure 2 représente une vue schématique partielle à plus grande échelle d'une partie de la couche protectrice temporaire 23 de la face convexe 22, la couche hydrophobe et/ou oléophobe 24 sur laquelle la couche protectrice temporaire est déposée et comportant des zones désintégrées 25 par la source de décharge énergisante, de sorte que soit exposée la surface de la couche extérieure du revêtement anti-reflets présentant une haute énergie de surface. Le verre est ensuite débordé pour l'adapter au cercle de la monture. Ce débordage, par exemple celui d'un verre peut être réalisé sur une meuleuse Gamma de la société Essilor, le verre étant maintenu entre un patin de maintien en l'occurrence une pastille auto-adhésive de la société 3M de 25 mm de diamètre qui coopère avec la face convexe et un gland de la société Essilor, de

10

15

20

25

30



même diamètre. Le désaxage constaté lors du débordage est inférieur à 1°, et par conséquent est parfaitement satisfaisant.

La couche protectrice temporaire peut être ensuite éliminée par essuyage à sec au moyen d'un chiffon de coton ou en milieu liquide. De préférence, elle est éliminée en milieu liquide par une solution acide, en particulier une solution d'acide orthophosphorique à des molarités entre 0,01 et 1 N. Cette solution peut également comprendre des agents tensio-actifs anioniques, cationiques ou amphotères. Le verre est plongé dans la cuve à ultrasons dans la solution d'acide orthophosphorique à température ambiante pendant une durée de 2 minutes puis rincé à l'eau ou à l'alcool isopropylique puis essuyé. La température de cette solution peut varier, la température ambiante étant satisfaisante. On peut même combiner ces deux moyens d'essuyage, suivis par une étape de nettoyage par une solution aqueuse de pH sensiblement égal à 7. Cette couche peut également être éliminée par ultrasons dans une cuve à ultrasons B2200 E2 de la société Branson ayant une puissance de 60 W.

Exemple 1

On dépose un premier revêtement comprenant une couche d'antiabrasion du type polysiloxane correspondant à l'exemple 3 de la demande de brevet européen N° 0.614.957 et ensuite un revêtement anti-reflets comprenant une succession de quatre couches ZrO₂, SiO₂, ZrO₂, SiO₂ et ensuite une couche de revêtement d'un fluorosilazane référence KP801M commercialisé par la société Shinetsu. Ce verre est ensuite traité pour monogrammage avec le dispositif de décharge corona, tel que décrit ci-dessus, pour une durée de 5 secondes.

Exemple 2

On dépose un premier revêtement comprenant une couche d'antiabrasion du type polysiloxane correspondant à l'exemple 3 de la demande de brevet européen N° 0.614.957 et ensuite un revêtement anti-reflets comprenant une succession de quatre couches ZrO₂,SiO₂,ZrO₂,SiO₂ et ensuite une couche de revêtement d'un composé comprenant des motifs perfluoropropylène de la marque Optool DSX, commercialisé par la société Daikin. Il est ensuite traité pour monogrammage comme dans l'exemple 1.

Exemple 3

15

25

30



On dépose sur un autre verre préparé selon l'exemple 1 une couche protectrice temporaire de MgF₂ d'une épaisseur de 20 nm. Il est ensuite traité pour monogrammage comme dans l'exemple 1 mais pendant une durée de 10 secondes. La couche protectrice temporaire est ensuite éliminée par essuyage à l'aide d'un chiffon de polissage Selvyt®.

Exemple 4

On procède selon l'exemple 3 avec le traitement pour monogrammage pour cinq périodes d'une durée de 10 secondes, c'est-à-dire un total de 50 secondes.

10 <u>Exemple 5</u>

On dépose sur un autre verre préparé selon l'exemple 2 une couche protectrice temporaire de MgF₂ d'une épaisseur de 20 nm. Il est ensuite traité pour monogrammage comme dans l'exemple 1, mais pendant une durée de 10 secondes, puis la couche de protection temporaire est éliminée par essuyage à l'aide d'un chiffon de polissage Selvyt®.

Exemple 6

On procède selon l'exemple 5 avec le traitement pour monogrammage pour cinq périodes d'une durée de 10 secondes, c'est-à-dire un total de 50 secondes.

20 Exemple 7

On dépose sur encore un autre verre préparé selon l'exemple 1 une couche protectrice temporaire de MgF_2 d'une épaisseur de 2 nm. Il est ensuite traité pour monogrammage comme dans l'exemple 1, puis la couche de protection temporaire est éliminée par essuyage à l'aide d'un chiffon de polissage Selvyt®.

Exemple 8

On dépose sur encore un autre verre préparé selon l'exemple 2 une couche protectrice temporaire de MgF_2 d'une épaisseur de 2 nm. Il est ensuite traité pour monogrammage comme dans l'exemple 1, puis la couche de protection temporaire est éliminée par essuyage à l'aide d'un chiffon de polissage Selvyt®.

Ensuite, l'ensemble des verres ainsi traités sont embués à froid afin de faire ressortir le motif monogrammé. Le monogrammage sur les verres selon les exemples 1 et 2 est bon. Les zones à haute énergie de surface

10

15

20

25

30



complémentaires correspondant aux découpes de l'écran sont recouvertes d'une pellicule de condensation comprenant des gouttelettes de grande taille et de ton foncé sous l'éclairage ambiant, alors que sur les zones protégées par l'écran, à basse énergie de surface, la pellicule de condensation est constituée de micro-gouttelettes d'un ton beaucoup plus clair.

Avec l'embuage des verres selon les exemples 7 et 8, on obtient la même bonne qualité des motifs de condensation qu'avec les verres selon les exemples 1 et 2. En outre, les qualités optiques et physiques du revêtement extérieur, c'est-à-dire le revêtement anti-salissures hydrophobe et/ou oléophobe du verre, après l'élimination de la couche protectrice temporaire selon les exemples 7 et 8 sont quasiment identiques à celles du verre avant le dépôt de cette couche protectrice temporaire des verres selon les exemples 1 et 2.

En revanche, l'embuage des verres des exemples 3 et 5 ne permet pas de faire ressortir des motifs de condensation complémentaires des découpes de l'écran. De même, avec les exemples 4 et 6, l'embuage dans les zones complémentaires des découpes de l'écran, il existe des micro-gouttelettes de taile supérieure à celles présentes dans les zones protégées par l'écran mais le contraste entre ces zones est très faible et donc le monogrammage est de qualité médiocre.

Selon la forme de réalisation décrite, la source de décharge énergisante est une source de décharge corona. D'autres sources de décharge énergisantes peuvent être utilisées, telles que, par exemple, une source à plasma froid ou une source de radiation ultraviolette.

Une source à plasma froid peut comprendre une décharge électrique ou à micro-ondes ou une source de décharge luminescente. Une source électrique ou à micro-ondes peut produire une décharge dans un gaz tel que l'oxygène, l'argon, l'azote, le tétrafluorure de carbone, l'hélium, l'ammonium à des pressions réduites de l'ordre d'un millibar. La durée de la décharge peut varier entre plusieurs secondes à plusieurs dizaines de secondes et de préférence sera de l'ordre de plusieurs secondes. Une source de décharge à plasma froid est fabriquée par Atea et vendue sous la marque Matis. Il est également possible d'utiliser une source de décharge à plasma froid à pression atmosphérique Lectro Treat qui produit une décharge corona hybride.

10

15



Une source de radiation ultraviolette produira une photo-oxydation des molécules à la surface irradiée. La dissociation moléculaire est obtenue avec des longueurs d'ondes de l'ordre de 2357A° et 1849A°. Une unité Uvocs de décontamination des surfaces peut être employée comme source de radiation ultraviolette pour la présente invention.

De même, au lieu de l'écran décrit dans la forme de réalisation préférée, on peut mettre en œuvre une autre forme de masque, par exemple une couche d'encre appliquée directement à la surface à marquer, tel que décrit dans la publication WO 01/68384 précitée.

De telles autres décharges énergisantes sont également susceptibles de faire désintégrer sélectivement la couche hydrophobe et/ou oléophobe, notamment par oxydation ou destruction des liaisons covalentes.

Bien entendu, de nombreuses modifications peuvent être apportées aux exemples de réalisation décits ci-dessus sans sortir du cadre de l'invention.

10

15

20

25

30



REVENDICATIONS

- 1. Procédé pour le marquage sur une face de verre ophtalmique du type comportant une couche extérieure hydrophobe et/ou oléophobe à basse énergie de surface sur un substrat ou un revêtement à haute énergie de surface, dans lequel un masque de configuration complémentaire du marquage désiré, positionné entre la face du verre à marquer et une source de décharge énergisante apte à éliminer sensiblement la couche extérieure afin de révéler le substrat ou revêtement à haute énergie sous-jacent, caractérisé en ce qu'on dépose sur ladite couche extérieure, une couche protectrice temporaire ayant une énergie de surface supérieure à celle de la couche extérieure et une épaisseur inférieure à environ 5 nm afin de permettre à la décharge d'agir sur la couche extérieure à travers la couche protectrice temporaire.
- 2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'épaisseur de la couche protectrice temporaire est entre environ 2 et 4 nm.
- 3. Procédé selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que la couche protectrice est une couche minérale.
- 4. Procédé selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que la couche protectrice comprend un fluorure ou un mélange de fluorures métalliques ou un oxyde ou un mélange d'oxydes métalliques.
- 5. Procédé selon la revendication 4, caractérisé en ce que le fluorure métallique est MgF₂, LaF₂, AlF₃, ou CeF₃.
- 6. Procédé selon la revendication 4, caractérisé en ce que l'oxyde est choisi parmi TiO₂, AL₂O₃, ZrO₂ et l'oxyde de praséodyme et le mélange d'oxydes métalliques est un mélange d'alumine et d'oxyde praséodyme.
- 7. Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que la couche protectrice est déposée par évaporation.
- 8. Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que la couche protectrice temporaire est déposée sur une zone de la face destinée à être en contact avec un patin de maintien du verre lors de son débordage.
- 9. Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que la couche présente une structure sensiblement continue.

i

10

15

20

25

30





- 10. Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que la couche protectrice présente une structure discontinue.
- 11. Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que la couche protectrice se présente sous la forme d'une trame.
- 12. Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que la couche protectrice temporaire est un polytétrafluorure d'éthylène.
- 13. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que la couche protectrice est constituée d'une encre de marquage pour verre ophtalmique et/ou d'un polymère constituant un liant d'encre de marquage.
- 14. Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que le revêtement de surface hydrophobe et/ou oléophobe comprend des groupements fluorés.
- 15. Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que le verre comprend un revêtement anti-reflets sur lequel la couche hydrophobe et/ou oléophobe est déposée.
- 16. Procédé selon la revendication 15, caractérisé en ce que le revêtement hydrophobe et/ou oléophobe comporte plusieurs couches.
- 17. Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que la couche protectrice temporaire est éliminée après débordage du verre.
- 18. Procédé selon la revendications 17, caractérisé en ce que la couche protectrice temporaire est éliminée par une solution acide.
- 19. Procédé selon la revendication 17, caractérisé en ce que la couche protectrice temporaire est éliminée par essuyage à sec.
- 20. Procédé selon la revendication 17, caractérisé en ce que la couche protectrice temporaire est éliminée par application d'ultrasons.
- 21. Procédé selon l'une quelconque des revendications 17 à 20, caractérisé en ce que l'élimination de la couche protectrice temporaire est suivie d'une étape de nettoyage par une solution aqueuse de pH sensiblement égal à 7.
- 22. Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel le dépôt de la couche extérieure hydrophobe et/ou oléophobe sur



une première face du verre est précédé par le dépôt d'une ou plusieurs couches minérales ou organiques, caractérisé en ce qu'on effectue au moins une étape de traitement par des espèces énergétiques et/ou réactives capables d'attaquer et/ou de modifier chimiquement la surface de la première face du verre avant le dépôt de la (ou des) couche(s) minérale(s) ou organique(s).

- 23. Procédé selon la revendication 22, caractérisé en ce que le verre est retourné pour effectuer un traitement par espèces énergétiques et/ou réactives sur la seconde face de celui-ci avant d'effectuer le dépôt d'une ou plusieurs couches minérales ou organiques et ensuite une couche extérieure hydrophobe et/ou oléophobe.
 - 24. Procédé selon la revendication 23, caractérisé en ce qu'une couche temporaire de protection est déposée sur la couche extérieure hydrophobe et/ou oléophobe sur la deuxième face du verre.

Fig.1

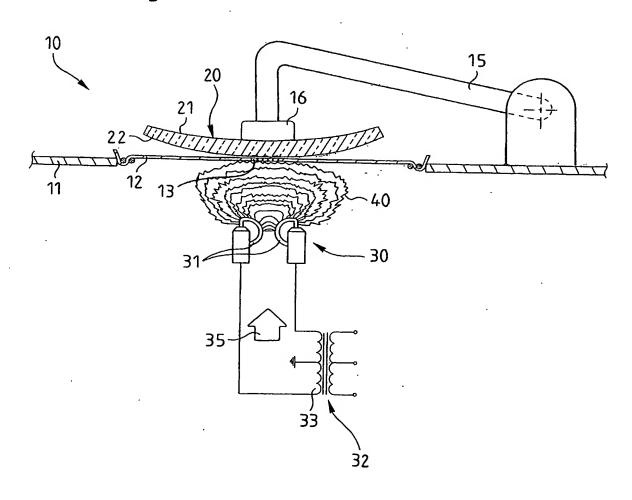
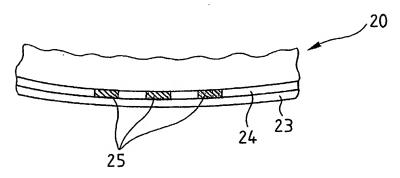


Fig.2



INTERNATIONAL SEARCH REPORT



A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER IPC 7 G02C7/02 G02B1/10

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

 $\begin{tabular}{ll} Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) \\ IPC 7 G02B G02C \\ \end{tabular}$

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

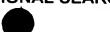
Electronic data base consulted during the International search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, WPI Data

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the	e relevant passages	Relevant to claim No.
A	US 6 281 468 B1 (SOUEL THIERRY 28 August 2001 (2001-08-28) cited in the application abstract; figures	ET AL)	1-24
A	EP 0 614 957 A (ESSILOR INT) 14 September 1994 (1994-09-14) cited in the application the whole document		1-24
A	EP 0 528 540 A (DOW CORNING) 24 February 1993 (1993-02-24) abstract		1-24
Α	US 3 657 085 A (HOFFMEISTER DIE AL) 18 April 1972 (1972-04-18) abstract; figures 	ETRICH ET	1-24
X Furt	ther documents are listed in the continuation of box C.	Patent family members are listed	in annex.
"A" docume consider the consideration that consideration the consideration that cons	ent which may throw doubts on priority claim(s) or is cited to establish the publication date of another on or other special reason (as specified) ent referring to an oral disclosure, use, exhibition or means ent published prior to the international filing date but han the priority date claimed	 "T" later document published after the inte or priority date and not in conflict with died to understand the principle or th invention "X" document of particular relevance; the cannot be considered novel or cannot involve an inventive step when the document of particular relevance; the cannot be considered to involve an in document is combined with one or ments, such combined with one or ments, such combination being obvious the art. "&" document member of the same patent 	the application but every underlying the claimed invention to econsidered to cument is taken alone claimed invention ventive step when the ore other such docuus to a person skilled
	actual completion of the international search 31 March 2004	Date of mailing of the international sea	arch report
Name and	mailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Authorized officer Seibert, J	

INTERNATIONAL SEARCH REPORT



PCT/FR 03334

C.(Continuati	on) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	US 6 238 847 B1 (AXTELL III ENOS AYRES ET AL) 29 May 2001 (2001-05-29) abstract; figures	1-24
A	US 4 145 125 A (CHIKA HANI) 20 March 1979 (1979-03-20) abstract; figures	1-24

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

nform on patent family members

PCT/FR 03334

BR 0109209 A 17-12-200 CA 2403080 A1 20-09-200 CN 1418152 T 14-05-200 W0 0168384 A1 20-09-200 EP 1263612 A1 11-12-200 JP 2003526529 T 09-09-200 EP 0614957 A 14-09-1994 FR 2702486 A1 16-09-199 AT 158334 T 15-10-199 AU 673406 B2 07-11-199 AU 5758394 A 15-09-199 BR 9400834 A 01-11-199 CA 2118566 A1 09-09-199 DE 69405613 D1 23-10-199 DE 69405613 T2 19-02-199 DE 69405613 T2 19-02-199 DK 614957 T3 20-10-199 EP 0614957 A1 14-09-199 ES 2109623 T3 16-01-199 FI 941092 A 09-09-199 GR 3025687 T3 31-03-199 JP 7047613 A 21-02-199 MO 940733 A 09-09-199 US 2003165698 A1 04-09-200 EP 0528540 A 24-02-1993 IT 1255257 B 20-10-199 CA 2074331 A1 23-01-199 DE 69204400 D1 05-10-199 DE 69204400 T2 04-04-199 EP 0528540 A2 24-02-199 JP 5202478 A 10-08-199 US 5334454 A 02-08-199							
BR 0109209 A 17-12-200 CA 2403080 A1 20-09-200 CA 2403080 A1 20-09-200 CN 1418152 T 14-05-200 WO 0168384 A1 20-09-200 EP 1263612 A1 11-12-200 JP 2003526529 T 09-09-200 EP 0614957 A 14-09-1994 FR 2702486 A1 16-09-199 AT 158334 T 15-10-199 AU 673406 B2 07-11-199 AU 5758394 A 15-09-199 BR 9400834 A 01-11-199 CA 2118566 A1 09-09-199 DE 69405613 D1 23-10-199 DE 69405613 T2 19-02-199 DE 52109623 T3 16-01-199 ES 2109623 T3 16-01-199 ES 2109623 T3 16-01-199 ES 2109623 T3 16-01-199 DE 69405613 A 21-02-199 DE 69405613 A 21-02-199 DE 69405613 A 21-02-199 DE 69405613 A 21-02-199 DE 69204400 D1 05-10-199 DE 69204400 D1 05-10-1							
BR 0109209 A 17-12-200 CA 2403080 A1 20-09-200 CA 2403080 A1 20-09-200 CN 1418152 T 14-05-200 WO 0168384 A1 20-09-200 EP 1263612 A1 11-12-200 JP 2003526529 T 09-09-200 EP 0614957 A 14-09-1994 FR 2702486 A1 16-09-199 AT 158334 T 15-10-199 AU 673406 B2 07-11-199 AU 5758394 A 15-09-199 BR 9400834 A 01-11-199 CA 2118566 A1 09-09-199 DE 69405613 D1 23-10-199 DE 69405613 T2 19-02-199 DE 52109623 T3 16-01-199 ES 2109623 T3 16-01-199 ES 2109623 T3 16-01-199 ES 2109623 T3 16-01-199 DE 69405613 A 21-02-199 DE 69405613 A 21-02-199 DE 69405613 A 21-02-199 DE 69405613 A 21-02-199 DE 69204400 D1 05-10-199 DE 69204400 D1 05-10-1	US 6281468	B1	28-08-2001	AU	6015901	A	24-09-2001
CA 2403080 A1 20-09-200 CN 1418152 T 14-05-200 W0 0168384 A1 20-09-200 EP 1263612 A1 11-12-200 JP 2003526529 T 09-09-200 EP 1263612 A1 11-12-200 JP 2003526529 T 09-09-200 EP 0614957 A 14-09-1994 FR 2702486 A1 16-09-199 AU 673406 B2 07-11-199 AU 673406 B2 07-11-199 BR 9400834 A 15-09-199 BR 9400834 A 15-09-199 DE 69405613 D1 23-10-199 DE 69405613 D1 23-10-199 DE 69405613 D1 23-10-199 DE 69405613 D1 23-10-199 DE 69405613 T2 19-02-199 DK 614957 T3 20-10-199 EP 0614957 A1 14-09-199 ES 2109623 T3 16-01-199 FI 941092 A 09-09-199 GR 3025687 T3 31-03-199 DF 1941092 A 09-09-199 US 2003165698 A1 04-09-200 DE 69204400 D1 05-10-199 DF 69204400 D1 05-	00 0200 100		20 00 2001				17-12-2002
CN 1418152 T 14-05-200 EP 0168384 A1 20-09-200 EP 1263612 A1 11-12-200 JP 2003526529 T 09-09-200 EP 0614957 A 14-09-1994 FR 2702486 A1 16-09-199 AT 158334 T 15-10-199 AU 673406 B2 07-11-199 AU 5758394 A 15-09-199 BR 9400834 A 01-11-199 CA 2118566 A1 09-09-199 DE 69405613 D1 23-10-199 DE 69405613 T2 19-02-199 DE 69405613 T2 19-02-199 DK 614957 A1 14-09-199 EP 0614957 A1 14-09-199 ES 2109623 T3 16-01-199 ES 2109623 T3 16-01-199 ES 2109623 T3 31-03-199 ES 2109623 T3 31-03-199 ES 2109623 T3 31-03-199 ES 2003165698 A1 04-09-200 EP 0528540 A 24-02-1993 IT 1255257 B 20-10-199 DE 69204400 D1 05-10-199 DE 69204400 D1 05-10-1							20-09-2001
WO							14-05-2003
EP 0614957 A 14-09-1994 FR 2702486 A1 16-09-199 AT 158334 T 15-10-199 AU 673406 B2 07-11-199 AU 5758394 A 15-09-199 BR 9400834 A 01-11-199 CA 2118566 A1 09-09-199 DE 69405613 D1 23-10-199 DE 69405613 T2 19-02-199 DE 69405613 T2 19-02-199 DK 614957 T3 20-10-199 EP 0614957 A1 14-09-199 ES 2109623 T3 16-01-199 FI 941092 A 09-09-199 GR 3025687 T3 31-03-199 JP 7047613 A 21-02-199 MO 940733 A 09-09-199 US 2003165698 A1 04-09-200 EP 0528540 A 24-02-1993 IT 1255257 B 20-10-199 CA 2074331 A1 23-01-199 DE 69204400 D1 05-10-199 DE 69204400 D1 05-10-199 DE 69204400 T2 04-04-199 EP 0528540 A2 24-02-199 JP 5202478 A 10-08-199 US 3657085 A 18-04-1972 DE 1696714 B1 03-12-197 FR 2007339 A5 09-01-197 GB 1198045 A 08-07-197							
EP 0614957 A 14-09-1994 FR 2702486 A1 16-09-199 AT 158334 T 15-10-199 AU 673406 B2 07-11-199 AU 5758394 A 15-09-199 BR 9400834 A 01-11-199 DE 69405613 D1 22-10-199 DE 69405613 D1 22-10-199 DE 69405613 T2 19-02-199 DE 69405613 T2 19-02-199 DE 69405613 T2 19-02-199 DE 69405613 T2 19-02-199 EFP 0614957 A1 14-09-199 ES 2109623 T3 16-01-199 ES 2109623 T3 16-01-199 GR 3025687 T3 31-03-199 JP 7047613 A 21-02-199 US 2003165698 A1 04-09-200 EP 0528540 A 24-02-1993 IT 1255257 B 20-10-199 DE 69204400 D1 05-10-199 DE 69204400 D1 05-10-199 DE 69204400 D1 05-10-199 DE 69204400 D1 05-10-199 DE 69204400 T2 04-04-199 DF 69204400 T2 04-04-199 US 5334454 A 02-08-199 US 5334454 A 02-08-199 US 3657085 A 18-04-1972 DE 1696714 B1 03-12-197 FR 2007339 A5 09-01-197 GR 1198045 A 08-07-197							11-12-2002
AT 158334 T 15-10-199 AU 673406 B2 07-11-199 AU 5758394 A 15-09-199 BR 9400834 A 01-11-199 CA 2118566 A1 09-09-199 DE 69405613 D1 23-10-199 DE 69405613 T2 19-02-199 DE 69405613 T2 19-02-199 DK 614957 T3 20-10-199 EP 0614957 A1 14-09-199 ES 2109623 T3 16-01-199 GR 3025687 T3 31-03-199 GR 3025687 T3 31-03-199 US 2003165698 A1 04-09-200 EP 0528540 A 24-02-1993 IT 1255257 B 20-10-199 DE 69204400 D1 05-10-199 DE 69204400 D1 05-10-199 DE 69204400 T2 04-04-199 DE 69204400 T2 04-04-199 DE 69204400 T2 04-04-199 US 5334454 A 02-08-199 US 5334454 A 02-08-199 US 3657085 A 18-04-1972 DE 1696714 B1 03-12-197 FR 2007339 A5 09-01-197 GR 1198045 A 08-07-197							09-09-2003
AU 673406 B2 07-11-199 AU 5758394 A 15-09-199 BR 9400834 A 01-11-199 CA 2118566 A1 09-09-199 DE 69405613 D1 23-10-199 DE 69405613 T2 19-02-199 DE 69405613 T2 19-02-199 DE 69405613 T2 19-02-199 DE 69405613 T3 10-01-199 EP 0614957 A1 14-09-199 ES 2109623 T3 16-01-199 GR 3025687 T3 31-03-199 GR 3025687 T3 31-03-199 US 2003165698 A1 04-09-200 EP 0528540 A 24-02-1993 IT 1255257 B 20-10-199 DE 69204400 D1 05-10-199 DE 69204400 D1 05-10-199 DE 69204400 D1 05-10-199 DE 69204400 T2 04-04-199 DE 69204400 T2 04-04-199 DE 69204400 T2 04-04-199 US 5334454 A 02-08-199 US 5334454 A 02-08-199 US 3657085 A 18-04-1972 DE 1696714 B1 03-12-197 FR 2007339 A5 09-01-197 GB 1198045 A 08-07-197	EP 0614957	Α	14-09-1994	FR	2702486	 A1	16-09-1994
AU 5758394 A 15-09-199 BR 9400834 A 01-11-199 CA 2118566 A1 09-09-199 DE 69405613 D1 23-10-199 DE 69405613 T2 19-02-199 DK 614957 T3 20-10-199 EP 0614957 A1 14-09-199 ES 2109623 T3 16-01-199 ES 2109623 T3 16-01-199 GR 3025687 T3 31-03-199 JP 7047613 A 21-02-199 US 2003165698 A1 04-09-200 EP 0528540 A 24-02-1993 IT 1255257 B 20-10-199 CA 2074331 A1 23-01-199 DE 69204400 D1 05-10-199 DE 69204400 D1 05-10-199 DE 69204400 T2 04-04-199 DE 69204400 T2 04-04-199 US 5334454 A 02-08-199 US 5334454 A 02-08-199 US 5334454 A 02-08-199 US 3657085 A 18-04-1972 DE 1696714 B1 03-12-197 GR 2007339 A5 09-01-197 GR 1198045 A 08-07-197				AT	158334	T	15-10-1997
BR 9400834 A 01-11-199 CA 2118566 A1 09-09-199 DE 69405613 D1 23-10-199 DE 69405613 T2 19-02-199 DK 614957 T3 20-10-199 EP 0614957 A1 14-09-199 ES 2109623 T3 16-01-199 GR 3025687 T3 31-03-199 JP 7047613 A 21-02-199 US 2003165698 A1 04-09-200 EP 0528540 A 24-02-1993 IT 1255257 B 20-10-199 CA 2074331 A1 23-01-199 DE 69204400 D1 05-10-199 DE 69204400 D1 05-10-199 DE 69204400 T2 04-04-199 DE 69204400 T2 04-04-199 JP 5202478 A 10-08-199 US 3657085 A 18-04-1972 DE 1696714 B1 03-12-197 GR 2007339 A5 09-01-197 GR 1198045 A 08-07-197				AU	673406	B2	07-11-1996
CA 2118566 A1 09-09-199 DE 69405613 D1 23-10-199 DE 69405613 T2 19-02-199 DK 614957 T3 20-10-199 EP 0614957 A1 14-09-199 ES 2109623 T3 16-01-199 GR 3025687 T3 31-03-199 JP 7047613 A 21-02-199 US 2003165698 A1 04-09-200 EP 0528540 A 24-02-1993 IT 1255257 B 20-10-199 DE 69204400 D1 05-10-199 DE 69204400 T2 04-04-199 DE 69204400 T2 04-04-199 DF 5202478 A 10-08-199 US 3657085 A 18-04-1972 DE 1696714 B1 03-12-197 GR 1198045 A 08-07-197					5758394	A	15-09-1994
DE 69405613 D1 23-10-199 DE 69405613 T2 19-02-199 DK 614957 T3 20-10-199 EP 0614957 A1 14-09-199 ES 2109623 T3 16-01-199 ER 3025687 T3 31-03-199 JP 7047613 A 21-02-199 US 2003165698 A1 04-09-200 EP 0528540 A 24-02-1993 IT 1255257 B 20-10-199 CA 2074331 A1 23-01-199 DE 69204400 D1 05-10-199 DE 69204400 T2 04-04-199 DE 69204400 T2 04-04-199 DE 69204400 T2 04-04-199 DE 6920478 A 10-08-199 US 3657085 A 18-04-1972 DE 1696714 B1 03-12-197 ER 2007339 A5 09-01-197 GB 1198045 A 08-07-197				BR	9400834	A	01-11-1994
DE 69405613 T2 19-02-199 DK 614957 T3 20-10-199 EP 0614957 A1 14-09-199 ES 2109623 T3 16-01-199 ES 2109623 T3 16-01-199 GR 3025687 T3 31-03-199 JP 7047613 A 21-02-199 US 2003165698 A1 04-09-200 EP 0528540 A 24-02-1993 IT 1255257 B 20-10-199 CA 2074331 A1 23-01-199 DE 69204400 D1 05-10-199 DE 69204400 T2 04-04-199 DE 69204400 T2 04-04-199 EP 0528540 A2 24-02-199 JP 5202478 A 10-08-199 US 3657085 A 18-04-1972 DE 1696714 B1 03-12-197 GR 2007339 A5 09-01-197 GR 2007339 A5 09-01-197 GR 2198045 A 08-07-197					2118566	A1	09-09-1994
DK 614957 T3 20-10-199 EP 0614957 A1 14-09-199 ES 2109623 T3 16-01-199 FI 941092 A 09-09-199 GR 3025687 T3 31-03-199 JP 7047613 A 21-02-199 NO 940733 A 09-09-199 US 2003165698 A1 04-09-200 EP 0528540 A 24-02-1993 IT 1255257 B 20-10-199 CA 2074331 A1 23-01-199 DE 69204400 D1 05-10-199 DE 69204400 T2 04-04-199 EP 0528540 A2 24-02-199 JP 5202478 A 10-08-199 US 3657085 A 18-04-1972 DE 1696714 B1 03-12-197 FR 2007339 A5 09-01-197 GB 1198045 A 08-07-197					69405613	D1	23-10-1997
EP 0614957 A1 14-09-199 ES 2109623 T3 16-01-199 FI 941092 A 09-09-199 GR 3025687 T3 31-03-199 JP 7047613 A 21-02-199 NO 940733 A 09-09-199 US 2003165698 A1 04-09-200 EP 0528540 A 24-02-1993 IT 1255257 B 20-10-199 CA 2074331 A1 23-01-199 DE 69204400 D1 05-10-199 DE 69204400 T2 04-04-199 JP 5202478 A 10-08-199 US 3657085 A 18-04-1972 DE 1696714 B1 03-12-197 FR 2007339 A5 09-01-197 GB 1198045 A 08-07-197							19-02-1998
ES 2109623 T3 16-01-199 FI 941092 A 09-09-199 GR 3025687 T3 31-03-199 JP 7047613 A 21-02-199 NO 940733 A 09-09-199 US 2003165698 A1 04-09-200 EP 0528540 A 24-02-1993 IT 1255257 B 20-10-199 CA 2074331 A1 23-01-199 DE 69204400 D1 05-10-199 DE 69204400 T2 04-04-199 EP 0528540 A2 24-02-199 JP 5202478 A 10-08-199 US 5334454 A 02-08-199 US 5334454 A 02-08-199 US 3657085 A 18-04-1972 DE 1696714 B1 03-12-197 FR 2007339 A5 09-01-197 GB 1198045 A 08-07-197							20-10-1997
FI 941092 A 09-09-199 GR 3025687 T3 31-03-199 JP 7047613 A 21-02-199 NO 940733 A 09-09-199 US 2003165698 A1 04-09-200 EP 0528540 A 24-02-1993 IT 1255257 B 20-10-199 CA 2074331 A1 23-01-199 DE 69204400 D1 05-10-199 DE 69204400 T2 04-04-199 EP 0528540 A2 24-02-199 JP 5202478 A 10-08-199 US 5334454 A 02-08-199 US 5334454 A 02-08-199 US 3657085 A 18-04-1972 DE 1696714 B1 03-12-197 FR 2007339 A5 09-01-197 GB 1198045 A 08-07-197							14-09-1994
GR 3025687 T3 31-03-199 JP 7047613 A 21-02-199 NO 940733 A 09-09-199 US 2003165698 A1 04-09-200 EP 0528540 A 24-02-1993 IT 1255257 B 20-10-199 CA 2074331 A1 23-01-199 DE 69204400 D1 05-10-199 DE 69204400 T2 04-04-199 EP 0528540 A2 24-02-199 JP 5202478 A 10-08-199 US 5334454 A 02-08-199 US 3657085 A 18-04-1972 DE 1696714 B1 03-12-197 FR 2007339 A5 09-01-197 GB 1198045 A 08-07-197							16-01-1998
US 3657085 A 18-04-1972 DE 1696714 B1 03-12-197 GB 1198045 A 09-01-197 GB 108-2003 A 09-09-199							09-09-1994
NO 940733 A 09-09-199 US 2003165698 A1 04-09-200 US 2003165698 A1 04-09-200 OF							31-03-1998
US 2003165698 A1 04-09-200 EP 0528540 A 24-02-1993 IT 1255257 B 20-10-199							
EP 0528540 A 24-02-1993 IT 1255257 B 20-10-1995							
CA 2074331 A1 23-01-199 DE 69204400 D1 05-10-199 DE 69204400 T2 04-04-199 EP 0528540 A2 24-02-199 JP 5202478 A 10-08-199 US 5334454 A 02-08-199 US 3657085 A 18-04-1972 DE 1696714 B1 03-12-197 FR 2007339 A5 09-01-197 GB 1198045 A 08-07-197				US	2003165698 <i> </i>	A1 	04-09-2003
DE 69204400 D1 05-10-199 DE 69204400 T2 04-04-199 EP 0528540 A2 24-02-199 JP 5202478 A 10-08-199 US 5334454 A 02-08-199 US 3657085 A 18-04-1972 DE 1696714 B1 03-12-197 FR 2007339 A5 09-01-197 GB 1198045 A 08-07-197	EP 0528540	Α	24-02-1993				20-10-1995
DE 69204400 T2 04-04-1992 EP 0528540 A2 24-02-1993 JP 5202478 A 10-08-1993 US 5334454 A 02-08-1993 US 3657085 A 18-04-1972 DE 1696714 B1 03-12-1973 FR 2007339 A5 09-01-1973 GB 1198045 A 08-07-1973							
US 3657085 A 18-04-1972 DE 1696714 B1 03-12-197 FR 2007339 A5 09-01-197 GB 1198045 A 08-07-197							
US 3657085 A 18-04-1972 DE 1696714 B1 03-12-197 FR 2007339 A5 09-01-197 GB 1198045 A 08-07-197							
US 5334454 A 02-08-199 US 3657085 A 18-04-1972 DE 1696714 B1 03-12-197 FR 2007339 A5 09-01-197 GB 1198045 A 08-07-197							
US 3657085 A 18-04-1972 DE 1696714 B1 03-12-197 FR 2007339 A5 09-01-197 GB 1198045 A 08-07-197							
FR 2007339 A5 09-01-197 GB 1198045 A 08-07-197					5334454	A -	02-08-1994
GB 1198045 A 08-07-197	US 3657085	Α	18-04-1972				03-12-1970
US 6238847 B1 29-05-2001 NONE					1198045	A 	08-07-1970
	US 6238847	B1	29-05-2001	NONE			
US 4145125 A 20-03-1979 NONE	US 4145125	A	20-03-1979	NONE			

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Demande Inc	tionale No
PCT/FR	03334

A. (CLA	SS	EMENT	DE	r.o	BJET	DE	LA	DEMANDE	
CI	В	7	GC	12 C	7/	02			G02B1/	10'

Selon la classification internationale des brevets (CIB) ou à la fois selon la classification nationale et la CIB

B. DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE

Documentation minimale consultée (système de classification suivi des symboles de classement) CIB 7 GO2B GO2C

Documentation consultée autre que la documentation minimale dans la mesure où ces documents relèvent des domaines sur lesquels a porté la recherche

Base de données électronique consultée au cours de la recherche internationale (nom de la base de données, et si réalisable, termes de recherche utilisés)

EPO-Internal, WPI Data

C. DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS

Catégorie °	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication d	des passages pertinents	no. des revendications visées
A	US 6 281 468 B1 (SOUEL THIERRY ET 28 août 2001 (2001-08-28) cité dans la demande abrégé; figures	r AL)	1-24
A	EP 0 614 957 A (ESSILOR INT) 14 septembre 1994 (1994-09-14) cité dans la demande le document en entier		1-24
A	EP 0 528 540 A (DOW CORNING) 24 février 1993 (1993-02-24) abrégé		1-24
A	US 3 657 085 A (HOFFMEISTER DIETRI AL) 18 avril 1972 (1972-04-18) abrégé; figures 	CH ET	1-24
X Voir	la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents	X Les documents de familles de bre	vets sont indiqués en annexe
"A" docume conside "E" docume ou apri "L" docume priorité autre c "O" docume ex "P" docume	ent définissant l'état général de la technique, non éré comme particulièrement pertinent int antérieur, mais publié à la date de dépôt international ès cette date int pouvant jeter un doute sur une revendication de le ou cité pour déterminer la date de publication d'une citation ou pour une raison spéciale (telle qu'indiquée) ent se référant à une divulgation orale, à un usage, à position ou tous autres moyens ent publié avant la date de dépôt international, mais	document ultérieur publié après la date de priorité et n'appartenenant pa technique pertinent, mais cité pour co ou la théorie constituant la base de l'ir document particullèrement pertinent; l'étre considérée comme nouvelle ou cinventive par rapport au document coi document particulièrement pertinent; l'in e peut être considérée comme impliciorsque le document est associé à un documents de même nature, cette coi pour une personne du métier document qui fait partie de la même fait	s à l'état de la mprendre te principe nvention nven tion revendiquée ne peut omme impliquant une activité nsidéré isolément nven tion revendiquée quant une activité inventive ou plusieurs autres mbinaison étant évidente
	elle la recherche internationale a été effectivement achevée 1 mars 2004	Date d'expédition du présent rapport de 06/04/2004	e recherche internationale
	sse postale de l'administration chargée de la recherche internationale Office Européen des Brevets, P.B. 5818 Patentiaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Fonctionnaire autorisé Seibert, J	

RAPPORT DE RECHEPCHE INTERNATIONALE

PCT/FR 03334

		PCT/FR	03334
C.(sulte) D	OCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS		· · - · - · · - · · · · · · · · ·
Catégorie °	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages	pertinents	no. des revendications visées
A	US 6 238 847 B1 (AXTELL III ENOS AYRES ET AL) 29 mai 2001 (2001-05-29) abrégé; figures		1-24
A	AL) 29 mai 2001 (2001-05-29)		1-24

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Renseignements relatifs aux mem de familles de brevel						PCT/FR /03334		
	ument brevet cité oport de recherche		Date de publication		Membre(s) de l famille de brevet		Date de publication	
US	6281468	B1	28-08-2001	AU	601590	1 A	24-09-2001	
				BR	010920		17-12-2002	
				CA	240308		20-09-2001	
				CN	141815	2 T	14-05-2003	
				WO	016838	4 A1	20-09-2001	
				EP	1263612	2 A1	11-12-2002	
				JP	2003526529	₹ T	09-09-2003	
EP	0614957	A	14-09-1994	FR	2702486	5 A1	16-09-1994	
				ΑT	158334	4 T	15-10-1997	
				AU	67340		07-11-1996	
				AU	5758394		15-09-1994	
				BR	9400834		01-11-1994	
				CA	2118566	5 A1	09-09-1994	
				DE	69405613		23-10-1997	
				DE	69405613		19-02-1998	
				DK	614957		20-10-1997	
				EP	0614957		14-09-1994	
				ES	2109623		16-01-1998	
				FI	941092		09-09-1994	
				GR	3025687		31-03-1998	
				JP	7047613		21-02-1995	
				NO	940733		09-09-1994	
				US 	2003165698	3 A1 	04-09-2003	
EP	0528540	Α	24-02-1993	IT	1255257		20-10-1995	
				CA	2074331		23-01-1993	
				DE	69204400		05-10-1995	
				DE	69204400	. —	04-04-1996	
				EP JP	0528540		24-02-1993	
				US	5202478		10-08-1993	
					5334454 		02-08-1994	
US	3657085	Α	18-04-1972	DE	1696714		03-12-1970	
				FR	2007339		09-01-1970	
				GB	1198045	A	08-07-1970	
US_	6238847 	B1	29-05-2001	AUCUN	1			
US	4145125	Α	20-03-1979	AUCUN				

Demande In pationale No